

DESARROLLO Y DISEÑO WEB



PROPÓSITO DE LA CARRERA

DESCRIPCIÓN DEL PERFIL DE EGRESO

El especialista en Desarrollo y diseño web al finalizar sus estudios, estará capacitado para desarrollar maquetas y prototipos funcionales e interactivos de interfaces web, a partir de la identificación de necesidades de clientes y/o usuarios, integrando técnicas de arquitectura de información, criterios de diseño, usabilidad, accesibilidad y lenguajes de codificación y programación.

Asimismo, podrá desarrollar y gestionar contenidos del proyecto web para distintos dispositivos, integrándolos o actualizándolos de acuerdo a los requerimientos del cliente. Además, podrá ofrecer sus servicios como especialista en Desarrollo y diseño web gestionando encargos o proyectos que agreguen valor a sus clientes, considerando requerimientos del mercado al cual se enfoca.

En su formación, Duoc UC promueve el desarrollo de personas integrales, conscientes de su dignidad trascendente, y comprometidas con las personas y la sociedad, integrando la ética, los valores cristianos y el desarrollo de las competencias necesarias para el mundo de hoy, es así que se potencia además, la capacidad de trabajar en equipo, resolver problemas así como también, la capacidad de generar ideas innovadoras, de aprender y actualizarse permanentemente.

DESCRIPCIÓN DEL CAMPO LABORAL

El campo laboral del especialista en Desarrollo y diseño web, contempla desarrollarse tanto en el ejercicio libre de la profesión de manera independiente, prestando servicios de desarrollo web para distintos tipos de cliente agencias y/o empresas, como integrando equipos de trabajo multidisciplinarios dentro de oficinas de diseño y publicidad especializadas en el desarrollo de soluciones digitales. Además podrá desarrollarse dentro de instituciones de servicios públicas o privadas trabajando en departamento de comunicaciones, marketing y diseño principalmente.

COMPETENCIAS DEL PERFIL DE EGRESO

Puedes revisar las competencias de especialidad y las genéricas en www.duoc.cl

SEDES DONDE SE IMPARTE

Padre Alonso de Ovalle, Plaza Vespucio y Viña del Mar.

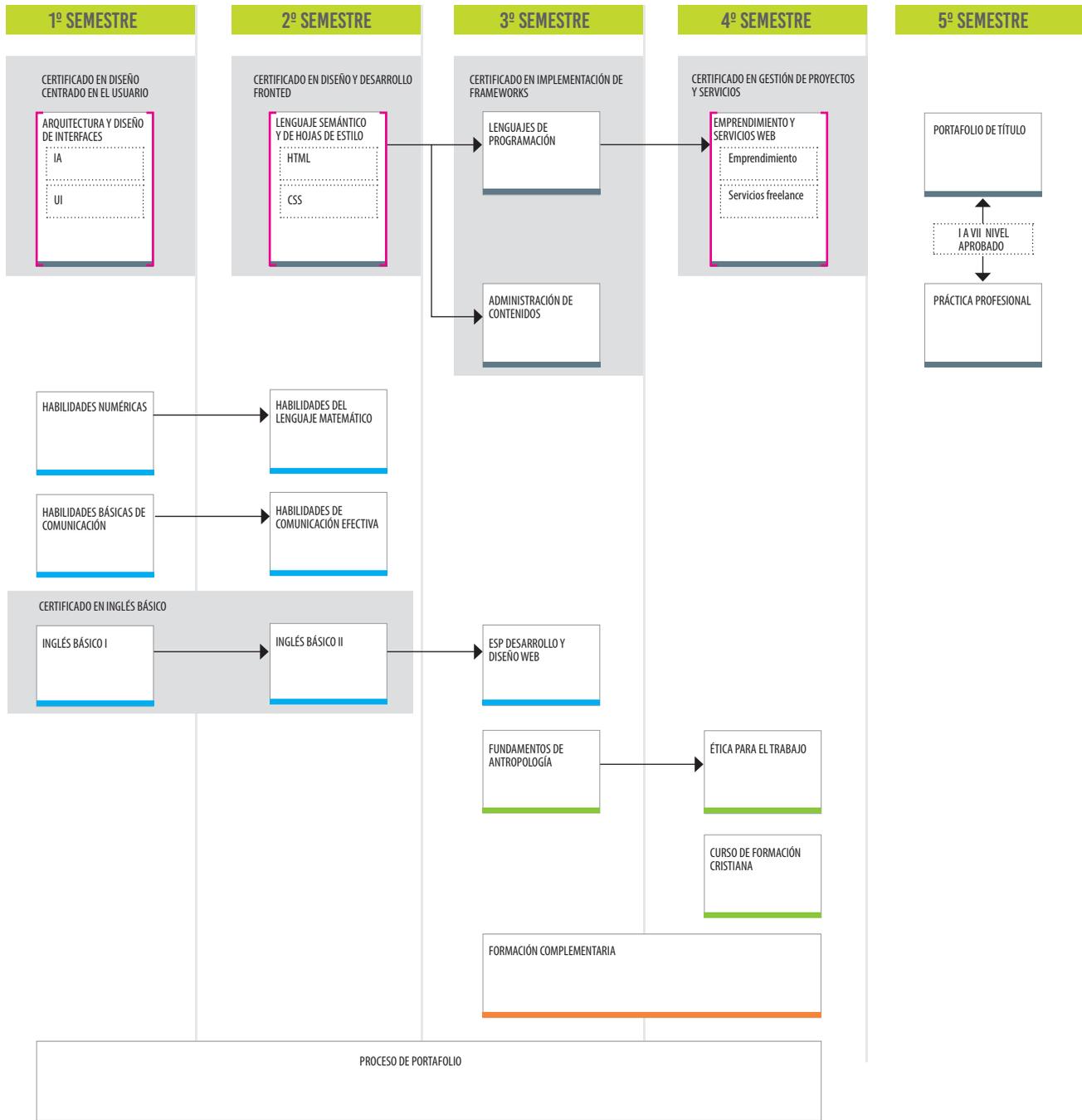


**CURSOS CORTOS EN EL EXTRANJERO:
SCHOOL OF VISUAL ARTS, FASHION
INSTITUTE OF TECHNOLOGY EN
NUEVA YORK.**

DESAFIOS (FORMATO ACBD)

El formato presencial de desafíos está pensado para personas que pueden destinar tiempo presencial para desarrollar competencias y aprendizajes de forma integrada, a través de experiencias de aprendizaje auténticas contextualizadas y significativas donde el estudiante tiene un rol activo en su proceso de aprendizaje facilitado por una dupla de docentes.

Consultar en sedes o www.duoc.cl por disponibilidad de este formato



Los colores de las asignaturas indican su relación con tipos de competencias: